

臨時開催 T O O 4	中国知的財産の最新情報 ～第 15 次 5 力年計画と生成 AI 活用～
講座レベル ★★★	米国よりも勝る生成系 A I とフィジカル A I 、世界最先端の研究開発 世界を動かす中国知的財産制度を紹介
講 師	八巻隆博（日本パテントデータサービス㈱ 知財研修部 部長、元住友金属工業㈱ 知的財産部長）
日程・場所	東京会場
	12 月 4 日（金）
時 間	1 日間（10:00～16:00）// 昼休憩 11:45～12:45
アクセス	https://www.jpds.co.jp/company/access/
定 員	東京会場 24 名（先着順申し込み）
受講料	22,000 円（税込 24,200 円）
対 象	知的財産関係者のマネジメントクラス以上（経営や企画と連携している）
内 容	
中国の知財最新情報を 2 部構成でわかりやすくお伝えいたします。 第 1 部では、2026 年からスタートした第 15 次五力年計画における技術的側面の概要（生成 A I を社会実装する計画から幅広い分野における最先端技術開発・研究開発計画）についても紹介します。 第 2 部では、中国における知的財産の最新情報を紹介します。本格的に制度化し運用を開始した「データ財産権」、増加傾向にある「パテントプール」など、日本では紹介されることが少ない情報を紹介します。11 月中旬まで入手した最新情報も紹介する予定です。 中国進出を画策している企業はもちろん、中国企業に対抗しようとしている企業の方は是非ご参加ください。	
プログラム	
第 1 部 第 15 次 5 力年計画（2026～30 年）における技術開発・研究の概要 － 「人工知能＋」行動 － 先端科学技術の攻略 － 新産業・新セグメントの育成と発展 － 産業基礎能力と競争力の向上 第 2 部 中国知的財産制度の現状 － 生成 A I でも活用できる「データ財産権」の始動（世界初となる財産権） － 産業知識産権連盟とパテントプール － 特許権の活用推進政策	

【お申込み】

弊社ホームページよりお申し込みください。

URL: https://www.jpds.co.jp/ip_seminar/schedule/

【備考】

- ・ セミナーご参加の方で事前にご質問や特に説明をお聞きになりたい内容がございましたらお申出下さい。セミナー当日に可能な限りお答えさせていただきます。